Reactive gases mixing apparatus for oxygen-reforming reactors.

Patent number:

JP59030128B

Publication date:

1984-07-25

Inventor: **Applicant:** Classification:

- international:

B01F5/00; B01F5/00;

- european:

B01F5/00B

Application number: JP19780500038 19781024

Priority number(s): WO1978FR00036 19781024; FR19770033493

19771108

Also published as:

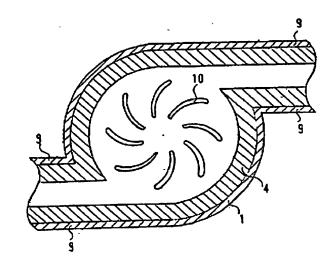
EP0001946 (A1) WO7900273 (A1) FR2407738 (A1)

EP0001946 (B1)

Report a data error here

Abstract not available for JP59030128B Abstract of corresponding document: EP0001946

An apparatus intended for mixing very rapidly reactive gases entering in a reforming oxygen reactor, in which a highly exothermic reaction takes place between an oxidizing gas having a high oxygen content, and a process gas containing hydrocarbons and eventually watervapor, hydrogen and carbon oxides. This apparatus is mainly composed, on the one hand, of a refractory casing (4), into which the process gas is injected tangentially so as to impart the gas a helicoid motion, and on the other hand, of a plurality of parallel channels (7, 10), into which the oxidizing gas is injected at one end to go out at the other end through an orifice of which at least one of the sizes is smaller than 20 mm. The apparatus, according to the present invention, is particularly suitable for reforming oxygen reactors, for producing synthesis gas, operating in more severe conditions than usual.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2) 昭59-30128

⑤Int.Cl.³
B 01 F 5/00
3/02
B 01 J 19/26
C 01 B 3/38

識別記号 庁内整理番号

2049公告 昭和59年(1984) 7月25日

6639—4G 6639—4G 6542—4G 7918—4G

10

15

20

発明の数 1

(全6頁)

1

函酸素リホーミング反応器における反応ガスを混合するための装置

②特 願 昭54-500038

6622出 願昭53(1978)10月24日

- 86国際出願 PCT/FR78/00036
- 砂国際公開番号WO 79 / 00273
- **國国際公開日 昭57(1979)5月17日**
- 69公表番号 昭54-500042
- 國公 表 日 昭54(1979)10月25日

優先権主張 図1977年11月8日図フランス(FR)の7733493

⑦発 明 者 バンキ・デビツド・レオン フランス国 75006 パリー・リユサ ンープラシド39

⑦出 願 人 バンキ,デビツド・レオンフランス国 75006 パリー・リュサンープラシド 39

個代 理 人 弁理士 小田島 平吉

60参考文献

米国特許 3998934 (US, A) 西独国特許出願公開 2540307 (DE, A) 仏国特許 2199478 (FR, A)

の請求の範囲

- 1 遊離酸素に富むガスと炭化水素を含有するプロセスガスとからの、触媒を含み且つそこで高度の発熱反応が瞬間的に起る酸素リホーミング反応器に入る反応ガスを、該触媒に到達する前に、炭素粒子を形成させることなく非常に迅速に混合す 30 るための装置であつて、本質的に
- -円筒状又は截頭円錐状の形状を有し、耐火物で 内側がライニングされ、そして1つ又は数個の 導管を備えており、その導管を通してプロセス ガスが接線方向に注入され、それにより眩プロ セスガスがその内側を螺線状に流れるようにさ れた金属製外殻と、

- 該外殻の内部に位置し、その軸を周囲の回転体 の形状を有し、且つ該金属製外殻及びその耐火 物ライニングを貫通する導管を通過する上記の 遊離酸素に富むガスを受入れるデイストリビユ ータと、

2

とから成ることを特徴とする混合装置。

- 2 該遊離酸素に富むガスの出口オリフイスがスロットの形態を有する請求の範囲1に記載の装置。 3 各チャンネルが、該酸素に富むガスが噴出せしめられる端に、スロットで終る二重壁フイッシュテイルを有する円形の管からつくられている請求の範囲1 又は2に記載の装置。
- 4 該チャンネルの少なくとも一部について、各 チャンネルが三日月形を有し、該プロセスガスの 螺旋状流れを促進する方向に配向されており、そ して該酸素に富むガスが噴出せしめられる端に同 じ三日月形のスロットを有する請求の範囲1又は 2の装置。
- 導管を備えており、その導管を通してプロセス 5 該酸素に富むガスの出口オリフイスが十字又ガスが接線方向に注入され、それにより該プロ 35 は星の形状を有し、該十字又は星の各分岐は二重セスガスがその内側を螺線状に流れるようにさ のエッジを有する謂求の範囲1に記載の装置。
 - 6 該酸素に富むガスの出口オリフイスが円形又

は楕円形の形状を有する請求の範囲1に記載の装 置。

7 該チャンネルの一部が螺旋形を有し、該プロ セスガスの螺旋状流れの方向と同じ万向に配合さ れている請求の範囲1又は2に記載の装置。

明細書

本発明は合成ガスを製造する酸素リホーミング 反応器の入口においてガスを非常に迅速に 混合す るための装置に関する。

酸素リホーミング工学においては、ニツケルを 10 ベースとする触媒を充填した耐火物ライニング反 応器中で、プロセスガスを遊離酸素含有ガスと反 応させ、且つ本質的に断熱条件下に操作すること により部分酸化反応に付す。該プロセスガスはガ ス状炭化水素と場合により水蒸気、水素、酸化炭 15 素及び窒素とから成る。該酸素含有ガスは高い百 分率の分子状酸素と場合により窒素、水蒸気及び 二酸化炭素を有する。工業的に実施する場合には、 酸素消費を節約するために、反応器中に注入する 前に反応ガスをできる限り予備加熱するのが有利 20 であり、そそにより反応の全収率が改善されるこ とが見出されている。

他のプロセスパラメータによつて変わり得るが、 或る予備加熱温度を越えると、上記2種の反応ガ スが触媒に到達するずつと以前に、該2種の反応 25 ガスが接触するや直ちに反応が開始されることが 見出されている。ガス相において起る反応は過剰 に高い温度及び触媒に付着してその性能を減じる 炭素粒子の生成の如き望ましくない作用を生じる ことがある。多くの場合において、これらの望ま 30 しくない作用は混合装置において使用されるガス 混合装置に起因する。何故ならば、それはガス相 における反応の速度に比べて遅い速度で反応ガス を混合するからである。実際2つの反応ガスの接 触において反応が瞬間的に開始するとき、混合物 35 は未だ均一であることからは程遠いのであるが、酸 素に富むフラクションにおいて起こる高度に発熱 性の反応は該フラクションの温度を非常に高い水 準に上昇させ、このようにして放出された熱は酸 射によつて伝達され、かくしてこのフラクション の熱分解を誘発し、結果として反応混合物におけ る炭素粒子の形成を誘発する。

この工業において現在使用されており、2つの

範疇に類別することができる酸素リホーミング反 応器においては、上記の望ましくない作用は各範 曦に特有の理由のために回避される:

- (a) 米国特許第2829113号、第
- 3278452号、第3264066号及び第 3388074号に記載された、一次水蒸気リ ホーミング及びそれに続く空気での二次リホー ミングによるアンモニア合成ガスの製造におい ては、反応ガスの入口温度はガス混合帯域に お いて瞬間的に反応を開始するのに十分に高いが、 反応ガスの混合物中の酸素分圧は僅かに 1.0 ~ 1.5 気圧程度で非常に低く、そして一次リホー マーから流れ出るプロセスガスは他の炭化水素 よりも熱に対してはるかに安定なメタン以外の 炭化水素を何ら含有せず、更に、反応ガスの混 合物中のメタン分圧は1.3~1.8 気圧程度で非 常に低い。これらの条件下にあつては、触媒の 上層並びに ガス混合帯域における耐火物ライニ ングは、触媒床の温度よりはるかに高い温度に 耐えるように設計されているということを除け は、2種の反応ガスを混合する時何ら特定の注 意を払う必要がない。
- (b) たとえばフランス特許第1158617号に 記載された炭化水素の直接の酸素リホーミング による合成ガスの製造においては、2種の反応 ガスの予備加熱温度は一般に約450℃より低 い温度に制限されており、かなりの 量の水蒸気 がプロセスガスと共に且つ通常は酸素流とも共 に導入される。これらの条件下でそしてプロセ スガス中に水素が存在しないことにより、反応 は触媒に到達する以前にはガス相において殆ん ど開始することはなく、現在使用されている混 合装置は触媒床上で本質的に均質な混合を達成 することができる。しかしながら、このような 混合装置は、500℃より高温の高い予備加熱 温度及び低い水蒸気割合によつて、反応をガス 相において認め得る程に開始すべきである場合 には満足できるものではないであろう。

フランス特許出願第17-08459号に記載 素に乏しく炭化水素に富む他のフラクションに輻 40 の方法においては、二次酸素リホーミング操作条 件は、反応混合物中の酸素分圧がはるかに高いこ と、即ち、6~8気圧の範囲にあること、及び該 混合物中のメタン分圧が10~15気圧程度でよ り高いこと、及びプロセスガスはアンモニア合成

ガスのための二次リホーマーにおいて実施される 温度に匹敵するか又はより高い温度で反応器中に 供給される一方、メタンより重い炭化水素を含有 し得るという事実により、この工業において現在 実施されている条件よりも厳密にはより厳しいも のである。それ故に、上記特許出願の条件に対し て、ガス混合装置の新しい概念が必要とされる。

同様にして、もし高い予備加熱温度及び低い水 蒸気速度を使用して、炭化水素供給原料の直接の 酸素リホーミングによつて低いH2/CO比を有す る合成ガスを製造するために炭化水素をリホーミ ングしようとするならば、上記した理由と同じ理 由で新規な概念のガス混合装置がやはり必要であ る。

本発明の目的は、部分酸化反応が問題となる程 に進行する以前に、本質的に均質なガス混合物を 殆んど瞬間的に得ることを可能とする新規な概念 のガス混合装置を提供することによつて、このよ うな要求を的確に満たすことである。

炭化水素の部分酸化による合成ガスの製造分野 においては、酸素と供給原料との反応は触媒を使 用しないで行なわれ、従つて副反応により形成さ れ得る少量の炭素粒子はこの方法の好結果をもた らす操作に対して不利となるものではない。更に、 反応器(900~1100℃)より相当高い温度 (1300~1500℃)で操作され、従つて主 要な問題は、たとえば、その方法において使用さ れる混合装置を、反応器の過剰の熱から、たとえ ば内部冷却水循環によつて保護することである。

該部分酸化の分野においては、米国特許第 2582938号、第2772149号、第 2621117号、第2838105号及び英国 特許第726206号、第780120号、第 832385号に記載された如き種々の混合装置 が考えられた。これらの混合装置においては、酸 素流は単一チャンネルを通して注入され、該チャ ンネルは全流を操作するため大きな断面を持たね ばならず、結果としてたとえ酸素は該断面を通し て高速度で注入されるとしても、反応ガス混合物 中の酸素分子の分散の速度は反応速度に比較して 遅い。更に、酸素ジエツトはそれがオリフイスを 出るときに反応室中の低速度ガスにより取り囲ま れ、これは酸素分子の迅速な分散にとつて好まし

くないことである。

米国特許第2772149号の特定の場合にお いて、反応ガスの混合は多孔性ダイヤフラムの表 面上で達成され、これは反応ガスの迅速な混合と いう利点を持つ。しかしながら、該ダイヤフラム の細孔におけるガス流の必然的に低い速度により、 反応は大部分該ダイヤフラムの出口表面で進行し、 従つて該ダイヤフラムは対応する高い温度に耐え るように設計されなければならない。大容量プラ 10 ントにおいては、このシステムは多孔性ダイヤフ ラムに対して非常に大きい表面を必要とし、この ことはそれを非実用性且つコスト高にするであろ

英国特許第726206号の場合においては、 15 混合装置は、或る角度で酸素ジェットが両側から 衝突せしめられる薄いフイルムとして反応室中に 注入される液体フィードストツクに対して特定的 に設計されている。このような衝突は液体フィー ドを非常に微細な小滴に分散させるのに特に好適 20 であるが、しかしながらこれは均質なガス混合物 を非常に迅速には達成しない。何故ならば、酸素 ジェットは高速度反応ガスにより取り囲まれない からである。もし該フィードストツクがガス状炭 化水素であるならば、特に、かなりの量の水素を これらの方法における反応器は酸素リホーミング 25 含有するならば、対応する容量流速は当量の液体 フイード及び酸素流速よりもはるかに大きいであ ろう; 該酸素 ジエツトはプロセスガスジエツトと はその1方の側でしか接触しないので、酸素分子 の分散速度は反応速度に比べて余りにも遅すぎる 30 であろう。

> 上記したすべての理由で、部分酸化プロセスに 対して案出された混合装置は、前述の厳しい条件 下では、ガス化された炭化水素供給原料の酸素リホー ーミングに対して好適ではない。何故ならば、炭 35 素生成の危険が完全に排除されるべきであるから である。

カーポンプラツクの製造のための米国特許第 3998934号に記載の装置の如きガス混合装 置を、たとえば該装置の中央パイプ13-14-40 15 に酸素を注入しそして横方向接線方向パイプ 16にプロセスガスを注入することによつて、酸 素と炭化水素のリフォーミングに対して使用する ことを考慮することができる。高い予熱温度によ り 反応ガスの接触に おいて反応がただちに開始さ

れるとき、軸線から最も離れている酸素分子と接 触するプロセスガス分子が先ず反応して高度に発 熱性の反応により高温度のガス混合物を生成し、 次いで軸線に少し近い酸素分子が該混合物と反応 してなお更に高い温度の他のガス混合物を生成し、5 そして温度が最も高い該装置の軸線に達するまで そのように進行する。このようにして形成される 中心ゾーンは、酸素と未だ反応していないが中心 ゾーンからの輻射により熱を受け取る周辺ゾーン におけるプロセスガスよりはるかに高い温度にあ り、その故に熱分解(thermal cracking)を受 けて炭素粒子の生成をもたらす。この方法におい ては、乱流の程度はどうであれ、酸素分子の大部 分は既に反応したガスと接触し、従つて高温度に なり、これは中心ゾーンにおいて高過ぎる温度を 15 スはその最小径が20㎜より小さく、好ましくは つくり出し、そして下流で触媒に付着してプロセ スを操作できないようにする炭素粒子の形成を促 進する。故に、米国特許第3398934号の装 置は反応が2つのガスの接触において瞬間的に開 始する酸素リフォーミング反応器の入口において 20 運動しつつ高速度で流れるが、かかる運動は該装 2つの反応ガスを混合するには好適ではない。

一般に、米国特許第3398934号に記載の 方法の如きカーポンプラック製造プロセスにおい ては、熱は、円筒形反応器の周辺において循環し もとで反応器の軸線に沿つて非常 に微細な小滴に 分散される液体炭化水素に伝達され、その故に流 体を混合してカーポンプラックの形成をもたらす フイードの熱分解を誘発することは必要ではない。 これに対して、酸素リフォーミングプロセスにお 30 いては、炭素粒子の形成はどうしても回避されな ければならないので丁度その逆のことを達成しよ うと試みられており、これは2つの反応ガスが接 触するにつれて反応がガス相において瞬間的に開 始される日本特許第1054110号に使用され 35 る如き厳しい条件を使用するこれらのプロセスに おいては、触媒に到達する前に、そして酸素がガ ス相において問題となる程反応する時間を持つ前 にすら反応ガスの均一な混合物を非常に迅速に得 ることを必要とする。従つて、これらの理由から、40 部は通常截頭円錐形部分により構成される。 炭化水素の熱分解によるカーポンプラックの製造 方法に使用されるガス混合装置と同様なガス混合 装置をこれらのプロセスに対して使用することは、 できない。

本発明の根底をなす基本的概念は、上記2種の 反応ガスが接触する点で、酸素チャンネルの断面 は酸素流を薄い層又は細い糸(thin thread)の 形状にせしめ、それにより非常に短い距離内で該 プロセスガス中に酸素分子を分散させる如きもの であるべきである、ということである。工業的プ ラントにおいて使用される酸素流速は非常に大き いので、これは、該酸素流が各々少なくとも1つ の非常に減少したデイメンジョンを有する出口オ 10 リフイスで終つている多数の平行管を通してプロ セスガス中に注入されることを示唆している。該 出口オリフイスは20㎜より小さく、好ましくは 8 ㎜より小さい巾を持つ連続又は非連続のスロッ トの形状を有することができ、また、該オリフィ 8 ㎜より小さくあるべきである円形又は楕円形状 を持つことができる。更に、プロセスガス中への 酸素ガスの分散速度を増加させるために、プロセ スガスは前記の平行なチャンネルのまわりを螺旋 置の内表面に沿つたプロセスガスの接線方向注入 により得られる。

酸素リホーミング反応器において広く使用され ている高められた温度及び圧力並びに混合装置を ている熱いガスからの輻射によつて、高い乱流の 25 触媒の近傍に位置決めする必要により、触媒及び 混合装置は両方とも、内側をレンガ又は耐火性セ メントの層でライニングされた同じ金属製容器中 に位置している。更に、触媒床は大きい直径を必 要とするが、これに対して混合装置は減少した空 間しか必要とせず、その容量は触媒容量の約3~ 9%である。

> 従つて、本発明の装置は2つの部分:即ち、第 1にプロセスガスがその中に注入される耐火物で 内側をライニングした外殼(she ll)と、第2に デイストリビユータ及び酸素流が流れており且つ 該外殼の内側にすべてが位置している多数の平行 管とから構成される。該外殼の形状は、円形もし くは楕円形断面を有する円筒形であるか、又は截 頭円錐状であることができる。触媒帯域との接続

> 第1図はその好ましい態様の外殻を表わし、円 筒形の丸い金属壁1は下方でリホーミング反応器 の触媒区域と接続するための截頭円錐形部分3と 連結され、そして上方では酸素流が流れているラ

イン5が貫通する球形端部2で終っている。プロセスガスのための入口接続部は見易くするために第1図には示さなかつた。しかしながら、それらの軸線は水準A-Aに位置しており、そしてそれらはA-Aに沿つた断面を表わす第2図及び第3図に示した通り、耐火物内壁4に沿つてブロセスガスに接線方向運動を付与するように位置決めされている。次いで、プロセスガスが下流へ流れて行くにつれて、それは酸素に富むガスを含有する多数のチャンネルのまわり及び間において外設の内側で螺旋形運動に従う。

酸素に富むガスはライン5を通して入れられ、 ライン5はここでは円錐の形状を持つが、該外殼 の軸線に沿つて他の回転形状(other shapes of revolution)、たとえば円環体(torus)、球又 は受け皿(saucer)の形状を持つこともできるデ イストリビユータ6で終る。中央デイストリビユ ータ6は、デイストリピユータの軸線に平行であ り、それに溶接され且つその領域にわたつて規則 的に分布しているすべての多数のチャンネルを供 20 給する。デイストリピユータ6の直径は、プロセ スガス流のための十分な空間を残すために、内側 耐火物ライニング4の直径より相当小さい。ディ ストリビユータ及びチヤンネルはすべて適当なさ びない(stainless)且つ耐火物の合金からつく 25 られており、それらは適当な機械的手段により所 定位置に保持される。

第1図に示した本発明の第1の態様に従えば、 各酸素チャンネルは、二重壁フィツシユテール (fish - tail) 8 で終る 8 0 mm より小さい直径 30 の小さな直径の管7から成り、酸素に富むガスが かくして形成されたスロットを通して2つのエッ ジ間を流れ、該スロットは連続的であるか又は非 連続的であり、そして20㎜より小さい巾、好ま しくは8 ㎜より小さい巾を持つ。各フイツシュテ 35 イルの平面は、最も近い耐火物内壁に平行な方向 又は耐火物内壁に対してたとえば10°~30° の如き小さな角度でプロセスガスの螺旋形流れを 促進する方向に向けられる。わかりやすくするた め3本の管のみが第1図に示されているが第2図 40 はすべての管を表わすA-A'に沿つた断面を表わ し、第2図においてはプロセスガスの入口接続部 9は壁に対して接線方向に表わされている。

上記態様の1つの変形に従えば、多数管の出口

端はやつとこ(pliers)によつて管壁を4つ又はいくつかの側面上に絞り出す(squeeze)ことによって得られる二重エッジを持つ十字又は星の形態を持ち;かくして2つ又はいくつかの交叉したスロットが得られ、各スロットの巾は20mmより小さく、好ましくは8mmより小さい。

上記の憩様のものは各小さな直径を持つ制限された数の平行な管を必要とする小又は中容量に対して特に好適である。酸素に富むガスの速度が非に大きい場合には、該管の数又は直径の何れかを増加させるか、或いは両方同時に増加させることが必要である。この効果はプロセスガスの螺旋形運動に反対作用し、かくしてそれを管に平行な運動に非常に迅速に転化する。この状況を直す一つの方法は少なくとも部分的に、いくらかの管、主として耐火物内壁近くに位置した管に、プロセスガスの方向と同じ方向に向いた螺旋形態を付与することである。

本発明の第二の態様は第3図に示されており、 これは第1図のA-A'に沿う断面図であり、酸素 管は異なつた形状を持つている。該第二の態様は 上記の欠点を回避することを目ろみ、従つて非常 に大きい容量に対して好適である。酸素に富んだ ガスのための各管10は、管間のプロセスガスの 螺旋形流れを促進するように配向された二重壁三 日月状 (crescent) の形態の断面を持つ。 更に、 酸素に富んだガスをプロセスガス中に注入するた めのスロツトは20㎜より小さい巾、好ましくは 8 mm より小さい巾であり、三日月の二つの平行な エツジ間の空間を狭くすることにより得られ、従 つて管自体と同じ形状を有する。このようにして、 酸素に富むガスの各層又はフイルムは、それがス ロットを出る瞬間に、プロセスガスの二つの層間 でトラツプされ、それによりプロセスガス中に非 常に迅速に分散せしめられる。

第1の態様に対すると同様に、第2の態様に対しても、反応帯域における触媒に対する熱い反応ガスの衝撃を滅じながら、酸素に富むガスのプロセスガス中への分散を促進するために、少なくとも一部の管にプロセスガスの方向と同じ方向の螺旋形態を付与することが可能である。

酸素チャンネルの出口端におけるオリフイスの 最小寸法又は眩出口端のスロットの巾は、本質的 に、酸素リホーミング反応の厳しさ、即ち、ガス

相におけるプロセスガスと酸素の反応速度及び非常に不均質なガス混合物中の高い反応速度から生じ得る炭素形成及び過剰の温度の危険に依存するであるうということがわかるであるう。従つて、反応速度又は炭素形成の危険が高ければ高い程、出口酸素オリフイスの上記最小寸法又は該スロット巾は小さくすべきである。最も厳しい場合においては、該最小寸法又は該スロット巾は3mmより

も小さくすべきである。

本発明の特定の態様を以上に説明してきたが、本発明はそれに限定されるものではなく、従つてそれは<u>添付の請求の範囲</u>の記載がびに本発明の精 5 神及び範囲から逸脱することなくなされ得るいかなるそしてすべての修正をも含むことを意図するものである。

